(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号 特開 2001 — 160491

(P2001-160491A) (43)公開日 平成13年6月12日(2001.6.12)

•			• • •				
(51) Int. Cl. '	識別記号	•	FL	•	٠.	テーマコート	(参考)
H05B 33/14			H05B 33/14		В		
CO8G 61/00			C08G 61/00				
C09K 11/06	680		C09K 11/06	680			

		審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全28頁)
(21) 出願番号	特願2000-301079 (P2000-301079)	(71) 出願人 590000846
(22) 出願日	平成12年 9 月29日 (2000. 9. 29)	イーストマン コダック カンパニー アメリカ合衆国,ニューヨーク14650,ロ チェスター,ステイトをストリート343
(31) 優先権主張番号	09/410767	(72) 発明者・シイング ツェン ・ 第 3 3
(32) 優先日	平成11年10月1日(1999.10.1)	アメリカ合衆国, ニューヨーク 14612,
(33) 優先権主張国	米国(US)	ロチェスター, スパニッシュ トレイル 132
* * ·		(72) 発明者 ジャンミン シ
		アメリカ合衆国, ニューヨーク 14580, ウェブスター, グラウス ポイント 34
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(74) 代理人 100077517 弁理士 石田 敬 (外4名)
, ,		最終頁に続く

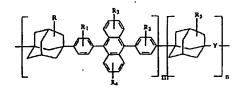
(54) 【発明の名称】エレクトロルミネセント装置

(57)【要約】

【課題】 ポリマーEL装置に有用なエネルギーバンドギャップの広い発光ポリマー材料を提供すること。

【解決手段】 アノード、カソード、及び前記アノードと前記カソードとの間に配置されたポリマー発光材料を含んでなり、前記ポリマー発光材料が下式の9-(4-アダマンタニル)フェニル-10-フェニルアントラセン系ポリマーを含むことを特徴とするエレクトロルミネセント装置。

【化1】



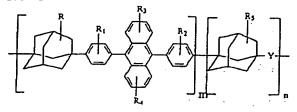
〔上式中、R、R₁ 、R₂ 、R₃ 、R₄ 、R₅ 、m、n 及びYの定義については明細書に記載の通り。〕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アノード、カソード、及び前記アノード と前記カソードとの間に配置されたポリマー発光材料を 含んでなり、前記ポリマー発光材料が下式の9-(4-アダマンタニル)フェニルー10-フェニルアントラセ ン系ポリマーを含むことを特徴とするエレクトロルミネ セント装置。

1

【化1】



〔上式中、

置換基R、R₁、R₂、R₃、R₄及びR₅は、各々独 立に、水素、炭素原子数1~24のアルキルもしくはア ルコキシ、炭素原子数6~28のアリールもしくは置換 アリール、炭素原子数4~40のヘテロアリールもしく ニトロ基を表し、

比n/(m+n)は0~1の間にあり、ここでmとnは 整数であるが、mは0であることはできず、そしてYは 二価の結合基を表す。〕

前記比n/(m+n)が0.30未満で 【請求項2】 ある、請求項1に記載のエレクトロルミネセント装置。

前記Yがアルキル基、アリール基又はへ 【請求項3】 テロアリール基である、請求項1に記載のエレクトロル ミネセント装置。

【請求項4】 前記Yが、式-R-(Rは1~24個の 炭素原子又はN、S、F、CI、BrもしくはSi原子 を含む)で表されるアルキル基又はアルコキシ基を含 む、請求項1に記載のエレクトロルミネセント装置。

【請求項5】 前記Yが、式-(Ar,)-X-(Ar 2) - [Ar, 及びAr, は炭素原子数6~28の置換

もしくは無置換芳香族基を表し、そしてXは0~12個 の炭素原子又はN、Si、O、CI、F、Brもしくは S原子を含む二価の結合基を表す〕で表される結合基X により結合された二つのアリール基を含む、請求項1に 記載のエレクトロルミネセント装置。

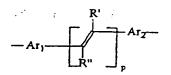
2

【請求項6】 前記Yが、式一(Ar)ー〔Arは炭素 原子数6~28の置換もしくは無置換アリール基を表 す〕で表される芳香族炭化水素基を含む、請求項1に記 載のエレクトロルミネセント装置。

【請求項7】 前記Yが、下式の二重結合により結合さ れた芳香族炭化水素基を含む、請求項1に記載のエレク トロルミネセント装置。

【化2】

(海峡)

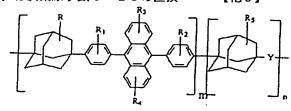


(上式中、Ar, 及びAr, は炭素原子数6~28の置 は置換へテロアリール、F、CI、Br、シアノ基又は 20 換もしくは無置換アリール基を表し、R'及びR"は水 素、炭素原子数1~12のアルキル基又はCI、Br、 FもしくはCN基を表し、そしてpは1~3の整数であ る。)

> 【請求項8】 前記Yが、式-(W)- [Wは、炭素原 子数4~40の置換もしくは無置換ヘテロアリール基を 表し、且つ少なくとも一つのN、S又はO原子を含 む。〕で表されるヘテロ芳香族基を含む、請求項1に記 載のエレクトロルミネセント装置。

【請求項9】 アノード、カソード、及び前記アノード と前記カソードとの間に配置されたポリマー発光材料を 含んでなり、前記ポリマー発光材料が下式の9-(4-アダマンタニル) フェニル-10-フェニルアントラセ ン系ポリマーを含むことを特徴とするエレクトロルミネ セント装置。

[化3]



(I)

〔上式中、

置換基R、Ri、Ri、Ri、Ri及びRiは、各々独 立に、水素、炭素原子数1~24のアルキルもしくはア ルコキシ、炭素原子数6~28のアリールもしくは置換 アリール、炭素原子数4~40のヘテロアリールもしく は置換へテロアリール、F、CI、Br、シアノ基又は ニトロ基を表し、

比n/(m+n)は0~1の間にあり、ここでmとnは 整数であるが、mは0であることはできず、そしてYは 下記の二価基の二以上を表す。

第一グループ: Yが、式-R-(Rは1~24個の炭素 原子又はN、S、F、CI、BrもしくはSi原子を含 む)で表されるアルキル基又はアルコキシ基であるも

50 の:

4

第二グループ: Yが、式- (Ar,) - X - (Ar,) - [Ar, 及びAr,は炭素原子数6~28の置換もし くは無置換芳香族基を表し、そしてXは0~12個の炭 素原子又はN、Si、O、CI、F、BrもしくはS原 子を含む二価の結合基を表す〕で表される結合基メによ り結合された二つのアリール基であるもの;

第三グループ: Yが、式- (Ar) - [Arは炭素原子 数6~28の置換もしくは無置換アリール基を表す〕で 表される芳香族炭化水素基であるもの:

第四グループ: Yが、下式の二重結合により結合された 10 芳香族炭化水素基であるもの:

【化4】

$$-Ar_1$$
 R'
 Ar_2

(上式中、Ar, 及びAr, は炭素原子数6~28の置 換もしくは無置換アリール基を表し、R'及びR"は水 素、炭素原子数1~12のアルキル基又はCl、Br、 FもしくはCN基を表し、そしてpは1~3の整数であ る。);

第五グループ: Yが、式-(W)-〔Wは、炭素原子数 4~40の置換もしくは無置換へテロアリール基を表 し、且つ少なくとも一つのN、S又はO原子を含む。) で表されるヘテロ芳香族基であるもの。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ セント(EL)装置に、より具体的には、ポリマーEL 30 装置の発光材料としてフェニルアントラセン系ポリマー を使用することに関する。

[0002]

【従来の技術】エレクトロルミネセント装置は、装置を 通る電流に応じて発光する光電子装置である。ELの物 理モデルは電子と正孔の放射再結合である。通常、用語 「発光ダイオード(LED)」は、電流ー電圧挙動が非 線形である、すなわちEL装置を通る電流が当該EL装 置に印加された電圧の極性に依存するようなEL装置を 記述する際に用いられる。LEDの製作には有機材料と 無機材料の両方が用いられている。無機材料は、ZnS /Sn、Ga/Bs、Ga/Asのようなものが半導体 レーザー、小面積ディスプレイ、LEDランプ、等に用 いられている。しかしながら、無機材料には、加工が困 難であり、大面積化に向かず、また青光の効率が低いと いう欠点がある。

【0003】EL装置の発光材料として有機ポリマーや 小さな有機分子を使用すると、無機材料よりも、製造が 容易であり、動作電圧が低く、大面積化やフルカラー表

機LEDがTangらによって最初に発見された(Tang. C. et al., Appl. Phys. Lett. 1987, 51, 913-15) . 1990 年に、ポリ(フェニルビニレン) (PPV) のような共 役ポリマーがBurroughesらによって初めてEL材料とし て導入された(Burroughes, J. H. Nature 1990, 347, 539 -41)。その後の進歩は相当なものであり、ポリマーL EDの安定性、効率及び耐久性が改良された(Sheats, J. R. et al. Science 1996, 273, 884-888; Cacialli, F. et al. Synth. Met. 1994, 67, 157-60; Berggren, M et al. Nature 1994, 372, 444-6; Spreitzer, H. et al. W098/27136 (1998); Holmes, A. B. et al. W094/29 883 (1994); Heinrich B. et al. Adv. Mater. 1998, 1 0(16), 1340)。フルカラーEL表示用途には安定で効率 の高い高輝度青発光材料が望まれるため、エネルギーバ ンドギャップが広く青光を発するポリマーが重要な材料 となる。このような基本材料があれば、ダウンヒル型エ ネルギー移動過程により他の色を得ることが可能であ る。例えば、青色ホストEL材料に少量の緑色又は赤色 発光材料をドーピングすることにより、緑色又は赤色の EL発光を得ることができる。共役高分子系LED由来 の青発光についての最初の報告はポリジアルキルフルオ レン (PF) についてのものであり (Ohmori, Y. et a Jpn. J. Appl. Phys. Part 2 1991, 20, L1941-L194 3)、次いでポリ (p-フェニレン) (PPP) につい てのものがある (Grem, G. et al. Adv. Mater. 1992. 4.36-7)。共役ポリマーの主鎖に非共役スペーサー基を 導入する方法は、共役を破壊し、よってエネルギーバン ドギャップを拡大して青発光をさせるための有効な方法 である。これらのスペーサー基は、通常、共役の延長を 防止し、当該ポリマーの溶解性及びフィルム形成性に寄 与する。この方法により、青発光性 PPV (Aguiar, M. et al. Macromolecules 1995, 28, 4598-602) 、ポリチ オフェン(Andersson,M.R. et al. Macromolecules 199 5. 28, 7525-9)、ポリ (オキサジアゾール) (Pei, Q. et al. Adv. Mater. 1995, 7, 559-61) 及びPPP(Hilbe rer, A. et al. Macromolecules 1995, 28, 4525-9) が 製造されている。しかしながら、剛直な共役ポリマー主 鎖に柔軟な非共役スペーサー基を導入すると、主鎖の剛 性が低下し、当該ポリマーの微視的分子序列に影響を与 える(Remmers, M. et al Macromolecules 1996, 29, 74 32-7445)。また、このような基は、電荷担体の注入及 び移動に対する障壁として作用することもあり、これが しきい値電圧及び動作電圧を上昇させるおそれがある。 したがって、フルカラー表示用の駆動電圧の低い加工可 能な新規の青色発光性ポリマーを開発することが望まれ ている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ポリ マーEL装置に有用なエネルギーバンドギャップの広い 示が可能であるという利点が得られる。高効率多層型有 50 発光ポリマー材料を提供することにある。本発明のさら

. 5

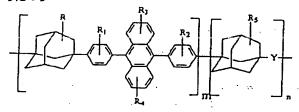
なる目的は、青発光するエネルギーバンドギャップの広い発光ポリマーを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】これらの目的は、アノード、カソード、及び当該アノードと当該カソードとの間に配置されたポリマー発光材料を含んでなり、当該ポリマー発光材料が下式の9-(4-アダマンタニル)フェニル-10-フェニルアントラセン系ポリマーを含むことを特徴とするエレクトロルミネセント装置において達成される。

[0006]

【化5】



【0008】本発明は、良好な溶解性、低い結晶性、良好な熱安定性をはじめとするいくつかの利点を具備した 30 ル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ドデシル、ポリマー発光材料を提供する。基本発色団である9ー(4ーアダマンタニル)フェニルー10ーフェニルアントラセンのエネルギーバンドギャップが広いため、そのポリマー鎖にエネルギーバンドギャップの狭い発色団を導入することによって、他の色を発する発光コポリマーを容易に設計し得ることができる。 チル、tーブチル、ペンチル、ヘキシル、エチルへキシル・オクチル、シクロヘキシル、デシル、メトキシル、メトキシ、エトキシ、ブトキシ、ブトキシエチル、フェニル、トリル、ナフチル、キシレン、アントラセン、フェナントレン、フェニを容易に設計し得ることができる。 サルメチレンフェニル、ペンジル、フェノキシードロジョ

[0009]

【発明の実施の形態】本発明は、式 I に示した溶解性及び熱安定性の良い剛性アダマンタン系スペーサー基を含有する発光ポリマーを提供する。アダマンタンは、ポリ 40マー主鎖に導入され、そしてポリマーの物理特性を改良することが示されている(Pixton, M.R. et al. Polymer 1995, 36, 3165-72; Chern, Y.T. et al. Macromolecules 1997, 30, 4646-4651; Hsiao, S.H. et al. Macromolecules 1998, 31, 7213-7217)。上記式 I のポリマーにアダマンタン系スペーサー基を導入した場合、T.、熱安定性、鎖の剛性及び溶解性が高くなると共に、結晶性が低下し且つ固体状態における発光部位の凝集が防止されることが予想される。上記ポリマーにおける発色団の一つは、青発光性部位の9,10ージフェニルアント 50

ラセンである。9,10-ジフェニルアントラセン発色 団のエネルギーバンドギャップは広い。エネルギーバン ドギャップは、最高被占軌道(HOMO)と最低空軌道 (LUMO)との間のエネルギー準位の差である。第二 コモノマー単位Yの導入により、

6

- 1)ポリマーの溶解性を一層改良し、
- 2) 電子又は正孔の輸送能を改良し、そして
- 3)ポリマーの発光色を調節する、等の目的を達成することができる。

【0010】したがって、第二コモノマーYは、溶解性、又は電子もしくは正孔の輸送移動性、又はエネルギーバンドギャップの狭い発光部位、を改良するための基であることができる。分子内エネルギーダウンヒル移動により緑色又は赤色の発光ポリマーを得ることができる。

【0011】式1に示したポリマーは、9-(4-アダ マンタニル)フェニルー10-フェニルアントラセン単 位を含有するポモポリマー又はコポリマーである。比n /(m+n)は0~1の間にあり、ここでmとnは整数 であるが、mは0であることはできない。当該比は0. 30未満であることが好ましい。置換基R、R、、R ,、R,、R,及びR,は、各々独立に、水素、炭素原 子数1~24のアルキルもしくはアルコキシ、炭素原子 数6~28のアリールもしくは置換アリール、炭素原子 数4~40のヘテロアリールもしくは置換ヘテロアリー ル、F、CI、Br、シアノ基又はニトロ基を表す。例 えば、R₁、R₂、R₃、R₄及びR₅は、水素、メチ ル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブ チル、t-プチル、ペンチル、ヘキシル、エチルヘキシ ヘキサデシル、シクロヘキシル、シクロペンチル、メト キシ、エトキシ、ブトキシ、ヘキシルオキシ、エチルヘ キシルオキシ、メトキシエトキシエチル、メトキシエチ ルオキシエトキシエチル、フェニル、トリル、ナフチ ル、キシレン、アントラセン、フェナントレン、フェニ ルメチレンフェニル、ベンジル、フェノキシ、ピリジル 又はチオフェニルを表すことができる。 R₁ 、 R₂ 、 R ı、R. 及びR。は水素、tーブチル、フェニル、2-エチルヘキシルオキシ又は4-メトキシフェニルである ことが好ましい。

【0012】Yは一又は二以上の二価の結合基を表し、そして置換されていてもいなくてもよいアルキル、アルコキシ、アリール又はヘテロアリール基を表すことができる。二以上の基が含まれる場合、その複数の基は異なっていてもよい。アルキル基又はアルコキシ基は1~28個の炭素原子を含有する。置換されていてもいなくてもよいアリール基は6~28個の炭素原子を含有し、その中にはフェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、アントラセン基、フルオレン基、フェナントレン基、スピロフェニル基、ペリレン基又はピレン基が含まれる。置換

されていてもいなくてもよいヘテロアリール基は4~4 0個の炭素原子を含有し、その中にはピリジン、チオフェン、ピロール、ビチオフェン、フラン、ベンゾフラン、ベンズイミダゾール、ベンゾキサゾール、キノキサリン、フェニルキノリン、ジフェニルオキサジアゾール又はカルバゾールが含まれる。

【0013】上記置換基のいずれにも、炭素原子数1~24のアルキルもしくはアルコキシ基、炭素原子数6~28のアリールもしくは置換アリール、炭素原子数4~40のヘテロアリールもしくは置換ヘテロアリール、F、CI、Br、シアノ基又は二トロ基が含まれる。Yは下記のグループの一つ又は二つ以上を含むことができる。

第一グループ: Yは、式(II): -R-(Rは1~24、個の炭素原子を含み、さらにN、S、F、CI、BrもしくはSi原子を含んでもよい)で表されるアルキル基又はアルコキシ基である。以下、アルキル基又はアルコキシ基の具体例を構成する分子構造を示す。

[0014]

[(t) 6]

ポリマー1: R=H、 $R_1=2-$ エチルヘキシルオキシ、p=12

10 ポリマー2: R=Ph、R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、p=12

ポリマー3: $R=n-\Delta$ キシル、 $R_1=2-$ エチル Δ キシルオキシ、p=12

ポリマー4: $R=n-\Delta$ キシル、 $R_1=t-$ ブチル、p=12

ポリマー5: R=H、R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、p=6

[0015]

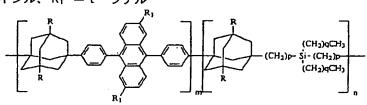
【化7】

ポリマー6: R=H、 $R_1=2-$ エチルヘキシルオキシ

ポリマー7: R = H, R, = 2 -エチルヘキシル

ポリマー8: $R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \lambda \lambda$

【0016】 【化8】



ポリマー9:R=H、 $R_1=2$ -エチルヘキシルオキ

シ、p=4、q=3

ポリマー $10: R = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_i = t - \vec{\nu} + \nu \nu$ 、p

 $= 4 \cdot q = 3$

ポリマー $11: R = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = t - J + \nu \nu$ 、p = 4、q = 5 【0017】

ポリマー12: R=H、R, = 2 -エチルヘキシルオキ

シ、p=4、q=3

ポリマー13: R=フェニル、R, =2-エチルヘキシ

ル、p=4、q=5

ポリマー14: $R=n-\Delta+\nu$ ル、 $R_1=2-$ エチル $\Delta+\nu$ シルオキシ、p=4、q=5

[0018]

【化9】

50 【化10】

ポリマー15: R=H、R, =2-エチルヘキシルオキ

シ、X=O、p=6

ポリマー $16: R = n - \Delta + \lambda + \lambda$ R₁ = 2 - エチルヘキ

シルオキシ、X=O、p=4

ポリマー17: R = 2 - Iチルヘキシル、 $R_1 = t - J$ チ

10 ル、X=S、p=4

[0019] 【化11]

ポリマー18: R=H、R, =2-エチルヘキシルオキ

ポリマー $19: R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = 2 - \Delta + \lambda \Delta + \lambda \lambda$

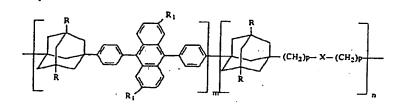
シルオキシ、p=4

ポリマー20: R = 2 -エチルヘキシル、 $R_1 = t -$ ブチ

20 ル、p=4

[0020]

【化12】



ポリマー21: R = H、 $R_1 = 2 -$ エチルヘキシルオキ

シ、p=12、X=O

ポリマー22: R=n-ヘキシル、R₁ =ヘキシル、p=

6, X = 0

ポリマー23: R=H、R, =2-エチルヘキシルオキ

 ν , p=6, X=SO₂

ポリマー24: R = H、 $R_1 = 2 -$ エチルヘキシルオキ

シ、p=4、X=SO₂

ポリマー25: $R=n-\Delta$ キシル、 $R_1=n-\Delta$ キシル、

p = 4, X = SO₂

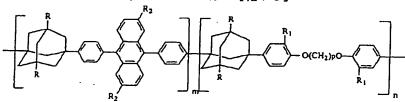
ポリマー26: R = 4 - メトキシフェニル、 R₁ = 2 - エ 40

30 \mathcal{F} \mathcal{N} A + \mathcal{N} A + \mathcal{N} +

【0021】第二グループ: Yは、式 III: - (Ar ,)-X-(Ar,)-〔Ar,及びAr,は炭素原子 数6~28の置換もしくは無置換アリール基を表し、そ してXは0~12個の炭素原子を含む二価の結合基であ って、N、Si、O、CI、F、BrもしくはS原子を 含むことができる〕で表される結合基Xにより結合され た二つのアリール基である。以下、式 111の基の具体例 を構成する分子構造を示す。

[0022]

【化13】



ポリマー27: $R = R_1 = H$ 、 $R_2 = 2 -$ エチルヘキシル

オキシ、p=6

ポリマー28: R = R, = H、R, = 2 - エチルヘキシル

オキシ、p=12

ポリマー29: $R=n-\Delta$ キシル、 $R_1=R_2=H$ 、p=1 2

[0023]

50 【化14】

$$\begin{array}{c|c}
 & 11 \\
\hline
 & R_1 \\
\hline
 & R_1
\end{array}$$

ポリマー $30: R = R_1 = H \setminus R_2 = 2 -$ エチルヘキシル オキシ、p=6

ポリマー31: $R = R_1 = H$ 、 $R_2 = 2 -$ エチルヘキシル

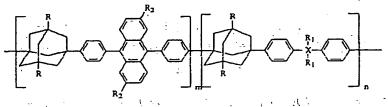
オキシ、p=12

ポリマー32: R=n-ヘキシル、R₁ = R₂ = H、p=

ポリマー33: $R = フェニル、 R_1 = n - \Delta + シル、 R_2$ = t - ブチル、 p = 6

[0024] 10

【化15】



ポリマー34: R = H、 X = C、 $R_1 = CH_3$ 、 $R_2 = 2$ **-エチルヘキシルオキシ**

-エチルヘキシルオキシ

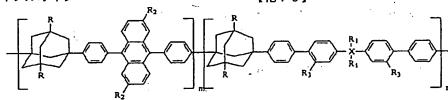
ポリマー $36: R=フェニル、X=C、R_1=CF_1$ 、R , =2-エチルヘキシルオキシ

ポリマー $37: R=H, X=Si, R, =CH, R_2=$ 2-エチルヘキシルオキシ The second second

ポリマー35: R=H、X=C、R, =CF, 、R, =2 20 ポリマー38: R=n-ヘキシル、X=Si、R, =n-ブチル、R₂ = t - ブチル

[0025]

【化16】



ポリマー39: R=R, =H、X=C、R, =CH, 、R 30 ポリマー42: R=R, =H、X=Si、R, =CH, 、 , = 2 - エチルヘキシルオキシ

ポリマー40: R=R, =H、X=C、R, =CF, R

, =2-エチルヘキシルオキシ

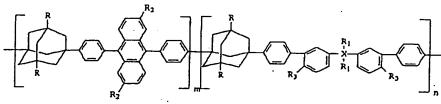
ポリマー $41: R=フェニル、X=C、R_1=CF_3$ 、R , =2-エチルヘキシルオキシ、R, =n-ヘキシル

ポリマー $43: R=R_1=n-\Delta$ キシル、X=Si、 R_1

=n-ブチル、R, =t-ブチル

[0026]

【化17】



ポリマー44: R=R; =H、X=C、R; =CH; 、R 2 = 2 - エチルヘキシルオキシ

ポリマー $45: R=R_1=H, X=C, R_1=CF_1, R$

, = 2 - エチルヘキシルオキシ

ポリマー46: R=フェニル、X=C、R,=CF₁、R $_{1}$ = 2 - I ポリマー47: R=H, X=C, R, = メトキシ, R, =

2-エチルヘキシルオキシ、両方のR, が一緒に9, 9

- フルオレンを形成

ポリマー48: R=R, =H, X=Si, $R_1=CH$,

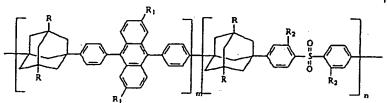
ポリマー $49: R = R_1 = n - \Delta + \nu \nu$ 、X = Si、 R_1

=n-ブチル、R, =t-ブチル

[0027]

【化18】

13.5



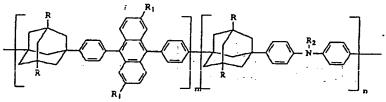
ポリマー $50: R = R_1 = H, R_1 = 2 - エチルヘキシルオキシ$

ポリマー $51: R = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = t - J + \nu \nu$ 、 $R_2 = \Delta + \nu \nu \nu$

ポリマー52: R = フェニル、R, = 2 - エチルヘキシルオキシ、R, = ヘキシルオキシ

[0028]

10 【化19】



ポリマー53: R = H、 $R_1 = n - \mathcal{I}$ チル、 $R_1 = 2 - \mathcal{I}$ チルヘキシルオキシ

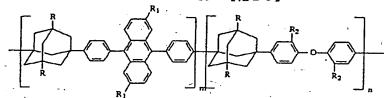
ポリマー54: R=4-メトキシフェニル、 $R_{\star}=n-$ ブ

チル、R₁ = 2 - エチルヘキシル

ポリマー55: R = H、 $R_1 = t - プチル$ 、 $R_2 = 2 - エ$ チルヘキシル

[0029]

【化20】



ポリマー $56: R = R_1 = H, R_2 = 2 - エチルヘキシル$

オキシ

ポリマー57: $R = n - \Delta + \nu \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \nu \lambda$ 、R

z = H

[0030]

【化21】

$$\begin{bmatrix} R \\ R \end{bmatrix}$$

ポリマー $58: R = H, R_1 = 2 -$ エチルヘキシルオキ

シ、R₂ = n - ヘキシル

ポリマー59:R=フェニル、R, =2-エチルヘキシル

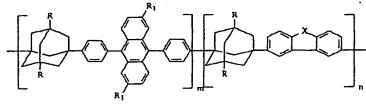
オキシ、R₂ = n - ヘキシル

ポリマー $60: R = n - \Delta + \nu \lambda$ 、 $R_1 = t - プチル$ 、R

2 = 2 - エチルヘキシル

40 [0031]

【化22】



ポリマー62: R = H, R, = 2 -エチルヘキシルオキ

シ、X=O

シルオキシ、X=O

ポリマー64:R=n-ヘキシル、R, =2-エチルヘキ

ポリマー $63: R = n - \Delta + 2 + 2 - \Delta + 2 -$

[0032]

[(t23]

ポリマー65: R = H, R, = 2 - エチルヘキシルオキ

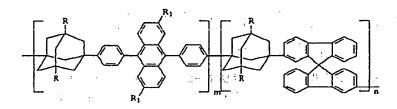
15

シ、 $R_1 = R_1 = n - \Delta + シ$ ル

ポリマー $66: R=H, R_1=2-エチルヘキシルオキ$

 ν , $R_1 = R_2 = 7$

10 [0033]



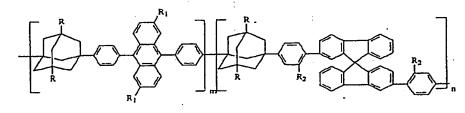
ポリマー $68: R=H, R_1=2-エチルヘキシルオキシ 20 オキシ$

ポリマー $69: R = n - \Delta + \nu$ ル、 $R_1 = 2 - I$ エチルヘキ

シルオキシ

シ 【化25】

ポリマー $70: R = フェニル、 R_1 = 2 - エチルヘキシル$



ポリマー71: $R = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$

オキシ

ポリマー72: $R=n-\Delta$ キシル、 $R_1=2$ -エチル Δ キ

シルオキシ、R₂ = n - ヘキシルオキシ

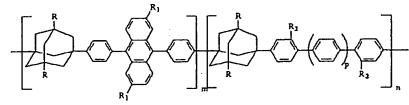
【0035】第三グループ:Yは、式IV:-(Ar)-

[Arは炭素原子数6~28の置換もしくは無置換アリール基を表す]で表される芳香族炭化水素基である。以下、式IVの基の具体例を構成する分子構造を示す。

[0036]

[0034]

【化26】



ポリマー $73: R=R_1=H, R_1=2-$ エチルヘキシル

オキシ、p=0

ポリマー74: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 -$ エチルヘキシル

オキシ、p=1

ポリマー75: $R = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$

オキシ、p=2

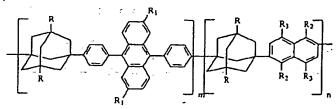
ポリマー76:R=n-ヘキシル、R,=t-ブチル、R

, = n - ヘキシル、 p = 1

[0037]

【化27】

ラナヤヨ デ



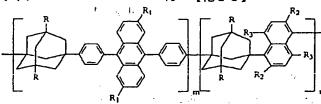
ポリマー $77: R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \lambda \lambda$ 、 $R_2 = t - J + \lambda \lambda$, =n-ヘキシルオキシR, =H

ポリマー $78: R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、R、= t ープチル、R , =H、R, =n-ヘキシルオキシ

ポリマー $79: R = R_1 = H \setminus R_1 = 2 -$ エチルヘキシル オキシ、R、=n-ヘキシルオキシ

[0038]

【化28】 10



ポリマー $80: R = n - \Delta + \nu \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \nu$ 、 $R_2 = t - J + \nu$ 、 $R_3 = t - J + \nu$

, =n-ヘキシルオキシR, =H

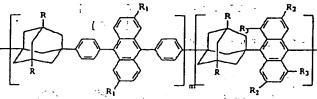
ポリマー $81: R = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = t - \nu \nu$ 、 $R_2 = t - \nu \nu$

, = H、R, = n - ヘキシルオキシ

ポリマー82:R=R,=H、R,=2-エチルヘキシル オキシ、R, =n-ヘキシルオキシ

[0039]

20 【化29】



ポリマー83: $R=n-\Delta$ キシル、 $R_1=t-$ ブチル、 $R_2=t$ ポリマー85: $R=R_3=H$ 、 $R_1=2-$ エチル Δ キシル

 $_{1} = n - \Delta + \nu \lambda + \nu R_{1} = H$

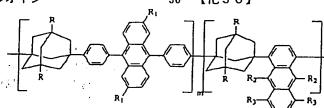
ポリマー84: $R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \lambda \lambda$ 、R

, =H、R, =n-ヘキシルオキシ

オキシ、R₂ = n - ヘキシルオキシ

[0040]

【化30】



ポリマー $86: R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \lambda \lambda$ 、R

, =n-ヘキシルオキシR, =H

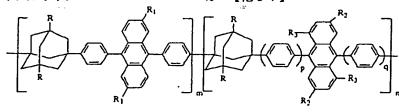
ポリマー $87: R = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = t - \nu \nu$ 、R

, =H、R, =n-ヘキシルオキシー

ポリマー88: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$ オキシ、R₂ = n - ヘキシルオキシ

[0041]

40 …【化31】



ポリマー89:R=R, =H, R, =2-エチルヘキシル

オキシ、 $R_1 = n - \Delta + \lambda \lambda \lambda + \lambda \lambda$ p = q = 1

ポリマー $90: R = R_1 = R_2 = R_3 = H, p = q = 1$

ポリマー $91: R = R_1 = H \setminus R_1 = R_2 = t - ブチル$

p = q = 1

ポリマー92: R = R, = H, R, = R, = 2 - エチルヘ

キシルオキシ、p=q=1

50 ポリマー93:R=n-ヘキシル、R₁=2-エチルヘキ

19

ポリマー94: R=n-ヘキシル、R₁=2-エチルヘキ

シルオキシ、 $R_1 = n - \Delta + シルオキシ$ 、 $R_2 = H$ 、p

[0042] [化32]

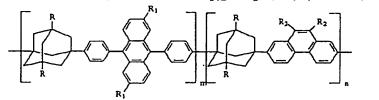
ポリマー95: R=R, =R, =H, R, =R, = 2-エチルヘキシルオキシ

ポリマー96: R=R; =R; =H、R; = $n-\Delta$ キシルオキシ、R; = R_2 =2-エチル Δ +シルオキシ

ポリマー97: $R = R_4 = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = R_2 = 2$ -エチルヘキシル、 $R_3 = R_4 = R_5 = H$ 【0043】

20

[化33] 200 [44] [44] (45] (45]



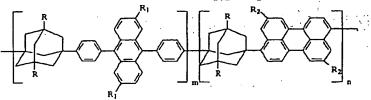
ポリマー98: $R = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル オキシ$

ポリマー99: R = H、 $R_1 = 2 - x$ チルヘキシルオキシ、 $R_2 = n - \Delta$ キシル

ポリマー $100: R = R_1 = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - J$ チル

[0 0.44]

【化34】



ポリマー101: $R = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル オキシ$

ポリマー102: R = H、 $R_1 = 2 - I$ エチルヘキシルオキシ、 $R_2 = I$ ーヘキシル

ポリマー $103: R = R_1 = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = t - \gamma \gamma \gamma$

[0045]

【化35】

ポリマー $104: R = R_2 = H, R_1 = 2 - エチルヘキシル オキシ$

ポリマー105: R = H、 $R_1 = 2 - I$ チルヘキシルオキシ、 $R_2 = n - \Lambda$ キシル

ポリマー $106: R = R_2 = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - \lambda \lambda$ ル

[0046]

【化36】

ポリマー107: R = H、R, = 2 - エチルヘキシルオキシ ポリマー $108: R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 R、 = 2 - エチルヘキ シルオキシ

ポリマー $109: R = 4 - \Delta + シルフェニル、 R₁ = 2 - エ 10$ チルヘキシルオキシ

ポリマー110: $R = 4 - F デシルフェニル、 R_1 = t - ブ$ チル

【0047】第四グループ: Yは、下式(V)の二重結 合により結合された芳香族炭化水素基である。

[0048]

【化37】

$$-Ar_1$$
 R'
 Ar_2

【0049】上式中、Ar, 及びAr, は炭素原子数6 ~28の置換もしくは無置換アリール基を表し、R'及 びR"は水素、炭素原子数 1~12のアルキル基又はC I、Br、FもしくはCN基を表し、そしてpは1~3 の整数である。以下、式Vの基の具体例を構成する分子 構造を示す。

[0050] 【化38】

(V) ·

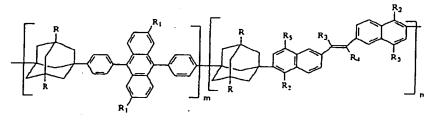
$$\begin{array}{c|c} R \\ \hline \\ R \\ \hline \\ R \\ \end{array}$$

ポリマー111: R = R $_2$ = R $_3$ = H $_4$ R $_1$ = 2 - エチルへ 30 ポリマー113: R = R $_2$ = n - ヘキシル、R $_1$ = 2 - エチ キシルオキシ、R₄ = CN

ポリマー112: R = n - ヘキシル、R, = 2 - エチルヘキ シルオキシ、R₂ = R₁ = R₄ = H

ルヘキシルオキシ、R₃=H、R₄=CN [0051]

【化39】



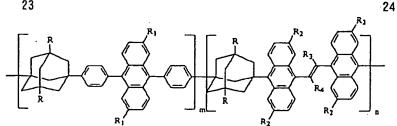
ポリマー114: $R = R_1 = R_4 = R_5 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ チルヘキシルオキシ、R₂ = n - ヘキシル ポリマー115:R=R, =R, =H, R, =2-エチルヘ キシルオキシ、R₂ = n - ヘキシル、R₄ = C N ポリマー116: $R = R_1 = R_2 = H \setminus R_1 = 2 - エチルヘ$ キシルオキシ、 $R_2 = n - \Delta + シルオキシ$ 、 $R_4 = CN$ ポリマー117: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ エチルへ

キシルオキシ、 $R_{\bullet} = CN$ 、 $R_{2} = n - \Delta$ キシルオキ シ、R_s = n - ヘキシル

ポリマー118: $R = R_2 = R_3 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ チルヘ キシルオキシ、R、=CN、R、=n-ヘキシルオキ シ、R_s = n - ヘキシルオキシ

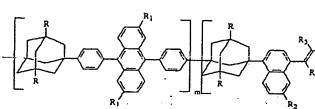
[0052]

【化40】



ポリマー119: $R = R_1 = R_4 = H, R_1 = 2 - エチルヘ$ キシルオキシ、R, =n-ヘキシル

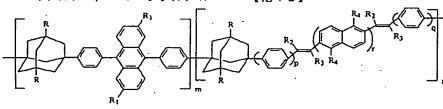
ポリマー121: $R = n - \Delta + \nu$ ル、 $R_1 = t - J + \nu$ 、 $R_2 = t - J + \nu$ 、 $R_3 = t - J + \nu$ [0053] 【化41】



ポリマー122: $R = R_1 = R_4 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ エチルヘ キシルオキシ、R₁ = n - ヘキシル ポリマー123: R = R, = H、R, = 2 - エチルヘキシル 20 , = 2 - エチルヘキシルオキシ、R, = R, = H ポリマー124: $R = n - \Delta + \lambda \lambda$ 、 $R_1 = t - J + \lambda \lambda$ 、 $R_2 = t - J + \lambda \lambda$

2 = 2 - エチルヘキシルオキシ、R₃ = H、R₄ = C N ポリマー $125: R = n - \Delta + \nu$ ル、 $R_1 = t - \gamma + \nu$ 、R

[0054] 【化42】



ポリマー126: $R = R_1 = R_1 = H \setminus R_1 = 2 - エチルヘ$ キシルオキシ、R₄ = $n - \Delta + 2 \mu$ 、p = q = r = 1ポリマー127: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$ オキシ、 $R_1 = CN$ 、 $R_4 = n - \Delta + D$ ル、p = q = r= 1

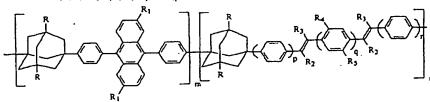
ポリマー128: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘ$ キシルオキシ、R4 = n - ヘキシル、p = q = 2、r =

ポリマー129: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 -$ エチルへ キシルオキシ、R、=n-ヘキシルオキシ、p=q=

2, r=1

30 ポリマー130: R=R, =H、R, =2-エチルヘキシル オキシ、 $R_1 = CN$ 、 $R_4 = n - \Delta$ キシルオキシ、p =q = 2, r = 1ポリマー131: R = n - ヘキシル、R₁ = 2 - エチルヘキ シルオキシ、 $R_1 = H$ 、 $R_2 = CN$ 、 $R_4 = n - \Delta + D$ ルオキシ、p=q=2、r=1

[0055] 【化43】



ポリマー132: $R = R_1 = R_2 = H \setminus R_1 = 2 - エチルヘ$ キシルオキシ、 $R_{\bullet} = R_{\bullet} = n - \Delta + 2 \lambda \lambda$ 、p = q = r= 1

ポリマー133: $R = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$ オキシ、R₁ = C N、R₄ = R₅ = n - へキシル、p = q = r = 1

ポリマー134: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ チルヘ キシルオキシ、R $_{\bullet}$ = R $_{\circ}$ = n - ヘキシル、p = r = $2 \cdot q = 1$

ポリマー135: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - I + I + I$ キシルオキシ、R₁ =メトキシ、R₂ = 3, 7 – ジメチ 50 ルオクチルオキシ、p=r=2、q=1

ポリマー136: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ エチルヘキシルオキシ、 $R_4 = R_5 = n - \Lambda$ キシルオキシ、 P = q = r = 2

【0056】第五グループ: Yは、式 (VI): - (W) - [Wは、炭素原子数 $4 \sim 40$ の置換もしくは無置換へテロアリール基を表し、且つ少なくとも一つ以上のN、

S又はO原子を含む。)で表されるヘテロ芳香族基である。以下、式VIの基の具体例を構成する分子構造を示す。

26

[0057] {化44]

$$\begin{bmatrix} R \\ R \end{bmatrix}$$

ポリマー137: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシルオキシ、<math>p = 1$

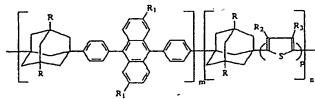
ポリマー138: R = H、 R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、 R₂ = n - ヘキシル、 p = 1

ポリマー139: R = H、 $R_1 = 2 -$ エチルヘキシルオキ

シ、 $R_1 = n - \Delta + \nu \nu$ 、p = 2 ポリマー140: $R = R_1 = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = t - \emptyset$ ル、p = 2

[0058]

【化45】

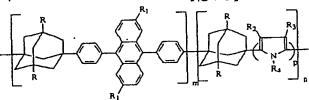


ポリマー141: R = R, = R, = H, R, = 2 - Iチルヘ キシルオキシ、p = 1

ポリマー143: R = H、 $R_2 = R_3 = n - \Delta + \nu \nu$ 、 $R_1 = 2 - \Sigma + \nu \Delta + \nu \nu$ 、p = 2

[0059]

【化46】

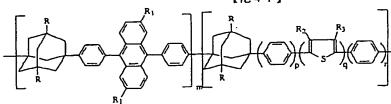


ポリマー144: $R = R_1 = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ チンルオキシ、 $R_4 = n - \Lambda$ キシル、 p = 1 ポリマー145: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ チンル オキシ、 $R_4 = n - I$ チンル、 $R_4 = n - I$ チント $R_4 = n - I$

ポリマー146: R = H、R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、R₂ = R₃ = n - ヘキシル、R₄ = n - プロピル、p=2

[0060]

【化47】



ポリマー147: R = R, = R, = H、R, = 2 - エチルへキシルオキシ、p = q = r = 1

ポリマー148: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ エチルヘ キシルオキシ、 p = r = 1 、 q = 2

ポリマー149: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$

オキシ、R, = $n - \Delta + \nu$ ル、p = q = r = 1ポリマー150: R = R, = R, $= n - \Delta + \nu$ ル、R, = 2-エチル $\Delta + \nu$ ルオキシ $\Delta + \nu$ = q = r = 1

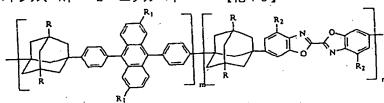
[0061]

【化48】

$$\begin{array}{c|c}
27 \\
\hline
R \\
R \\
\hline
R \\
R
\end{array}$$

ポリマー151: R=H、R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、p=q=1、X=Oポリマー152: R=H、R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、p=q=1、X=Sポリマー153: R=H、R₁ = 2 - エチルヘキシルオキシ、p=q=1、 $X=N-\Lambda+シル-n$ ポリマー154: R= $n-\Lambda+シ$ ル、R₁ = 2 - エチルヘキ

シルオキシ、p=q=2X=O ポリマー155:R=n-ヘキシル、R₁=2-エチルヘキ シルオキシ、p=q=2X=S 10 ポリマー156:R=n-ヘキシル、R₁=2-エチルヘキ シルオキシ、p=q=2X=N-ヘキシル-n 【0062】 【化49】



ポリマー157: R=R, =H、R, = 2-エチルヘキシル 20 シ、R, =n-ヘキシル オキシ ポリマー160: R=R, =n

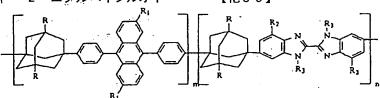
ポリマー158: R = H、 $R_1 = 2$ ーエチルヘキシルオキシ、 $R_2 = 7$ ェニル

ポリマー159: R = H、 $R_1 = 2 - エチルヘキシルオキ$

ポリマー160:R=R, =n-ヘキシル、R, =2-エチ ルヘキシルオキシ

[0063]

【化50】



ポリマー161: $R = R_1 = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - I$ チルヘ キシルオキシ

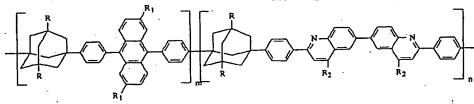
ポリマー $162: R = H, R_1 = 2 - エチルヘキシルオキシ、R_2 = R_3 = フェニル$

ポリマー163: R=H、R, = 2 -エチルヘキシルオキ

シ、 $R_1 = n - \Delta + \nu$ ル、 $R_1 = 4 - \nu + \nu$ フェニルポリマー $164: R = R_1 = n - \Delta + \nu$ ル、 $R_1 = 2 - \mu$ ル ルカキシルオキシ、 $R_1 = 4 - \nu$

[0064]

【化51】



ポリマー165: $R = R_1 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル オキシ$

ポリマー166: R = H、 R , = 2 ーエチルヘキシルオキ

シ、R₂ = n - ヘキシル

ポリマー167: R = H, R, = 2 - エチルヘキシルオキ

シ、R₂ =フェニル

ポリマー168: $R = R_1 = n - \Delta + \nu \lambda$ 、 $R_1 = 2 - \Delta + \nu \lambda$ ルヘキシル

[0065]

【化52】

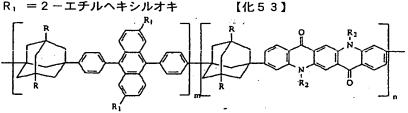
ポリマー169: $R = R_2 = H$ 、 $R_1 = 2 - エチルヘキシル$ オキシ

ポリマー170: R=H、R, = 2-エチルヘキシルオキ シ、R₂ = n - ヘキシル

ポリマー171: R=H、R、=2-エチルヘキシルオキ

シ、R, =フェニル ポリマー172: $R = R_2 = n - \Delta + \nu \lambda$ 、 $R_1 = 2 - x + \mu \lambda$ 10 ルヘキシル [0066]

30



ポリマー $173:R=R_2=H$ 、 $R_1=2-$ エチルヘキシル オキシ

ポリマー174: R = H、R、= 2 - エチルヘキシルオキ シ、R₂ = n - ヘキシル

ポリマー175: R = H、R, = 2 - エチルヘキシルオキ シ、R₂ =フェニル

ルヘキシル

【0067】式(1)において、Yは、上記分割グルー プのうちの一つであっても、二以上の組合せであっても よい。具体的な分子構造体は、上記構造式を任意に組み 合わせたものであってもよい。

【0068】本発明に用いられる重合法及び得られたポ リマーの分子量を特に限定する必要はない。ポリマーの 分子量は1000以上、好ましくは3000以上であ る。当該ポリマーの製造は、縮重合法、好ましくはPd 触媒鈴木カップリング法のような交差カップリング反応 法により行うことができる (Miyaura, N. et al. Chem. Rev. 1995, 95, 2457) 。この反応は、芳香族ボロン酸 (boronic acid) 誘導体の芳香族ハロゲン化物とのカップ リングについて鈴木らが最初に報告したものである (Su zuki, A. et al. Synthetic Comm. 1981, 11 (7), 513) 。それ以降、この反応は各種用途向けポリマーの合成 に広く利用されている (Ranger, M. et al. Macromolecu les 1997, 30, 7686-7691; Kim, S. et al. Macromolec ules 1998, 31, 964-974; Ng, P. K. Macromol. Rapid Co mmun. 1997, 18, 1009-1016)。 E L 装置用の共役ポリマ ーを合成するための変法が Inbasekaranらにより報告さ れている(Inbasekaran, M. et al. 米国特許第 5,777,0 70号)。本発明により、上記ポリマーを芳香族ジボロン 酸エステルと芳香族二臭化物との鈴木カップリング反応 により合成した。芳香族ジボロン酸エステルは、対応す 50 9,292号に記載の正孔輸送層と電子輸送層との間に

る二ハロゲン化物をn-BuLiとトリメチルボレート 20 で処理した後、ジアルコールでエステル化することによ り合成した。ポリマーとモノマーの合成経路を経路1~ 6 に示す。

【0069】図1に、有機EL装置を構築するために用 いられる基本構造を示す。それは正孔輸送層30と電子 輸送層40を含む二層構造である。電子輸送層40は、 電場発光が発生する発光層でもある。それらが一緒にな ってEL媒体50を形成する。アノード20が正孔輸送 層に隣接し、そしてカソード60が電子輸送層40に隣 接する。基板は層10である。本図は例示目的にすぎ ず、個々の層厚は実際の厚さに比例したものではない。 【0070】図2に、EL装置の別の構成を示す。これ

は変型二層構造である。EL媒体は正孔輸送層と電子輸 送層との間に発光層を含む。この発光層は電場発光が発 生する層である。このように、層300は正孔輸送層で あり、層400は発光層であり、層500は電子輸送層 であり、そしてそれらが一緒になってエレクトロルミネ セント媒体600を形成する。基板は層100である。 本図は例示目的にすぎず、個々の層厚は実際の厚さに比 例したものではない。

【0071】この二層型EL装置が、高い発光効率と低 40 い動作電圧を提供する基本構造である。装置性能を高め るために別のEL装置構造体が実証されている。これら の別の構造体には、基本の二層構造の他に、(a)米国 特許第4,356,429号に記載の正孔注入層:

(b) 米国特許第5,776,622号に記載のアルカ リ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物によるカソ ード改質; (c)譲受人共通の米国特許出願第09/1 91,705号に記載のプラズマ蒸着フルオロカーボン によるアノード改質;及び(d)米国特許第4,76

【0072】図3に、EL装置のさらに別の構成を示す。それは発光層3000がアノード2000とカソード4000の間に挟まれている単層構造である。発光層3000は電荷担体層としても作用する。このように、単層3000がエレクトロルミネセント媒体である。基板は層1000である。本図は例示目的にすぎず、個々の層厚は実際の厚さに比例したものではない。

【0073】本発明の好適なEL装置構造は、アノード 10 と、カソードと、単層のエレクトロルミネセント媒体と を含む単層構造である。このエレクトロルミネセント層 は発光層であり、電子及び正孔を輸送することもでき る。この層の主機能は電場発光のための効率的な発光中 心を提供することである。この層は、上記ポリマーの一 種もしくは二以上のポリマーの配合物、又は一種以上の 蛍光色素(FD) でドーピングされたポリマ☆を含むこ とができる。通常、蛍光色素は、ホストポリマーの数モ ル%以下の水準で存在させるが、EL発光を蛍光色素の ものよりも優勢にさせるには十分である。この方法によ 20 り、高効率EL装置を構築することができる。同時に、 発光波長の異なる蛍光色素を使用してEL装置の色を調 節することができる。蛍光色素混合物を使用することに より、個々の蛍光色素のスペクトルが合体したEL色特 性が得られる。このドーパント計画については米国特許 第4、769、292号にEL装置についてかなり詳し く記載されている。ホスト材料中に存在させる場合に発 光色相を調節することができるドーパントとして蛍光色 素を選ぶ際の重要な基準は、エネルギーバンドギャップ の比較対照である。ホスト材料からドーパント分子へエ 30 ネルギーを効率よく移動させるのに必要な条件は、ドー パントのエネルギーバンドギャップがホストポリマーの それよりも小さいことである。発光層中のドーパントと して使用するのに好適な蛍光色素として、クマリン類、 スチルベン類、ジスチリルスチルベン類、アントラセン 誘導体類、テトラセン、ペリレン類、ローダミン類及び アリールアミン類が挙げられが、これらに限定はされな い。EL装置の発光層の好適な蛍光色素の分子構造を以 下に列挙する。

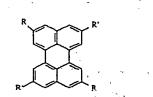
[0074]

【化54】

32 R R

FD 1 R=H

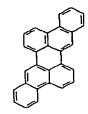
FD 2 R=CO₂Pr-i



FD 3 R=H, R'=t-Bu

FD 4 R=R'=t-Bu

【0075】 【化55】



FD 6

FD7

【0076】 【化56】

40

FD 8 R=H

FD 9 R=Me

FD10 R=Pr-i

FD11 R=2-エチルヘキシル

$$\begin{array}{c|c}
x \\
\\
R_1 \\
R_2
\end{array}$$

FD 12 R₁=R₂=Me, X=O

FD 13 R₁=R₂=ヘキシル, X=O

FD 14 R1=R2= フェニル, X=O

FD 15 $R_1=R_2=Me$, X=\$

FD 16 R1=R2=ヘキシル, X=S

FD 17 R1=R2= 7== X=S

【0077】 【化57】

CN CN

FD 18 R=n-ヘキシル FD 19 R=フェニル 【0078】上記ポリマーは、そのポリマー溶液をスピン塗布又はインクジェット印刷することにより高品質透明薄膜として付着させることができる。スピン塗布法により層3000を形成させることが好ましく、また一種類のみのポリマーを単層のエレクトロルミネセント媒体として付着させることが好ましい。フルオロカーボンで改質したアノードを形成するのに用いる好適な材料は、先に引用した米国特許出願第09/191,705号に記載されている。本発明のEL装置のカソードを形成するのに用いる好適な材料は、米国特許第5,429,884号及び同第5,776,622号に記載されているMg、Li又はこれらの合金である。【0079】

34

りさらに説明する。 モノマーの合成 本発明に用いられるモノマーは特に限定される必要はない。得られたポリマーが一般式 (1) を満たすポリマーである限り、いずれのモノマーでも使用することができる。典型的なモノマー及びポリマーの合成を経路1~6

【実施例】本発明とその利点を以下の具体的実施例によ

「【O Ó B'O】 「) 「 さいかららい これでいる。」 (人と · B) 「 は · B を · B) 「 は · B

経路 1

[0081]

【化59】

経路2

経路3

12

[0083] 【化61】 1. Brz/HOAd 1. nBuLi/THE 2. DMP 2. THEX/MEONAMEOH 65%

60%

11

経路 4

【化62】 27% . . 85%

経路5

経路6

【0085】実施例1:2,6-ジ(2-エチルヘキシ ルオキシ)アントラキノン(化合物1)の合成 2, 6-ジヒドロキシアントラキノン(100.0g、 0. 42モル) と2-エチルヘキシルプロミド(16 5. 0g、0.86モル)とを1LのDMFに溶かし た。この溶液に無水 K, CO, (120.0g、0.8 7モル)を添加した。その反応を90℃で一晩加熱し た。DMFの大部分を除去し、500mLの水を加え た。反応をエーテルで抽出し(3×400mL)、ブラ インで洗浄し(1×200mL)、そしてMgSO。で 乾燥した。溶剤を除去し、その粗生成物をメタノールか ら再結晶化したところ、黄色の粉末生成物125.21 g (収率65%) が得られた。 'HNMR (CDCI

 $_{3}$) δ (ppm): 0. 92-0. 98 (m, 12H, CH i), 1. 34-1. 54 (m, 16H), 1. 75-1. 81 (m, 2H, CH (CH;)), 4. 02 (d, J=5.5Hz, 4H, OCH₂), 7.19(d, J=8. 4Hz, 2H), 7. 70 (s, 2)H) $\sqrt{8}$. 19 (d, J=8. 5Hz, 2H) : ¹³CN MR (CDCI;): 11. 12, 14. 06, 23. 04, 23, 88, 29, 08, 30, 51, 39, 3 4, 71, 34, 110, 64, 120, 84, 12 7. 00, 129. 62, 135. 88, 164. 2 9, 182, 27; M. p. 49-51°C; FD-M S: m/z 464 (M')

50 【0086】実施例2:2,6-ジ(2-エチルヘキシ

ルオキシ)アントラセン(化合物2)の合成 1 Lの丸底フラスコに2, 6-ジ(2-エチルヘキシル オキシ) アントラキノン1 (75.0g、0.16モ ル)と、錫(80.0g、0.67モル)と、375m Lの酢酸とを加えた。反応を2時間還流させたところ、 その間に反応がスラリー化した。反応を室温にまで冷却 し、その最上層をデカントした。固形分をCH、CI, で洗浄した。有機相を一緒にして水、飽和NaHCO 溶液及びブラインで洗浄し、MgSO。で乾燥した。溶 剤を除去したところ72.05gの黄色固体が得られ た。この黄色固体を200mLのイソプロパノールに溶 かし、そしてNaBH。(6.50g、0.17モル) を300mLのイソプロパノールに溶かした溶液に滴下 した。反応を一晩加熱還流した。室温にまで冷却した。 後、反応を希HCI溶液で停止させ、その後水に注ぎ込 んだ。黄色沈殿物を濾過して集め、水及びエタノールで 洗浄し、乾燥させたところ、黄色粉末55.21g(2 段階の収率78%)が得られた。 HNMR (CDCI 3) δ (ppm): 0. 92-1. 62 (m, 14H, アル キル)、1.79-1.87 (m, 1H, アルキル)、 20 3. 99 (d, J=5. 7Hz, 2H, OCH,). 7. 14 (d, J=9. 4Hz, 2H), 7. 17 (s, 2H, アントラセンの1及び5)、8.17 (s, 2H, アントラセンの9及び10); ¹¹ CNMR (CDCI₃):11.19,14.10,23.1 0, 24, 07, 29, 18, 30, 72, 39, 4 4, 70. 48, 104. 58, 120. 85, 12 4. 09, 128. 71, 129. 06, 131. 3 0, 156. 22; M. p. 60-62°C; FD-M S: m/z 436 (M')30 【0087】実施例3:9,10-ジブロモ-2,6-ジ(2-エチルヘキシルオキシ)アントラセン(化合物 3) の合成 2, 6-ジ(2-エチルヘキシルオキシ)アントラセン 2 (13.50g、0.031モル) を150mLのD MFに添加して0℃に冷却した。この懸濁液に、60m LのDMF中のNBS (11.60g、0.065モ ル)を添加した。NBSの添加により、反応は透明にな り、暗緑色に変わった。反応を窒素下で室温で攪拌し た。反応を200mLの水に注ぎ込み、塩化メチレンで 40 抽出した(3×300mL)。有機相を一緒にして水 (3×100mL) 及びブライン (1×100mL) で 徹底的に洗浄し、MgSO、で乾燥した。溶剤を除去し た後、暗褐色の残留物をヘキサンで洗浄し、緑がかった 黄色の結晶を集めた。粗結晶をアセトンから再結晶化し てフレーク状の緑がかった黄色の蛍光性生成物を得た。 濾液を一緒にし、シリカゲルによるクロマトグラフィー でヘキサンを溶離液として精製した。全体の収量:5. 5 g (収率 3 0%)。 'HNMR (CDCI,) δ (pp

m): 0. 93-1. 70 (m, 14H, アルキル)、

1.81-1.89 (m, 1H, アルキル)、3.12 $(d, J=5.4Hz, 2H, OCH_2), 7.34$ (d, J=. 2Hz, 2H), 8.00 (d, J=9.2 Hz, 2 H)、8. 7 1 (s, 2 H, アントラセンの 1及び5); ''CNMR (CDCI,): 11. 12、 14. 10, 23. 08, 29. 14, 30. 52, 3 9. 88, 72, 76, 107, 74, 117, 02, 125. 27, 129. 51, 129. 75, 130. 12、152.87; M. p. 103-105°C; FD -MS: m/z 5 9 0 (M')【0088】実施例4:4-t-ブチル-2-ベンゾイ ル安息香酸(化合物4)の合成 凝縮器を具備した3口丸底フラスコに窒素下、4-t-ブチルーフタル酸無水物 (36.0g、176ミリモ ル)とtープチルベンゼンを入れた。反応中に放出され るHCIを捕捉するための水ガストラップに凝縮器を結 合した。AICI, (56.0g、420ミリモル)を 少しずつ加えると、その間に混合物が暗褐色に変わっ た。濃厚混合物では攪拌が困難となった。反応を70℃ で1時間加熱した後、室温にまで冷却した。そのフラス コに氷をゆっくりと加え、次いで濃HCI溶液を加え た。フラスコの底に大きな固形塊が付着した。これを水 で数回洗浄し、次いでCH、CI、に溶解し、水で洗浄 し、Na、SO、で乾燥し、濃縮したところ、油状固体 が得られた。ヘキサンを添加して超音波処理した後、濾 過して青白色の固体を集めた。乾燥すると白色固体の生 成物32.0g(収率54%)が得られた。 ¹HNMR (CDCI₃) δ (ppm): 1. 33 (s, 18H), 7. 30 (d, J=8. OHz, 1H), 7. 43 (d, J=8.3Hz, 2H), 7.63-7.70. (m, 3H), 8. 08 (s, 1H); ''CNMR (C DCI;):30.98,34.92,125.36, 125. 41, 127. 78, 127. 84, 128. 02, 129, 51, 129, 60, 129, 81, 1 34. 56, 139. 83, 152. 94, 156. 8 0, 170, 80, 196, 89 【0089】実施例5:2,6/2,7-ジーtーブチ ルーアントラキノン(化合物5)の合成 丸底フラスコに4-tーブチル-2-ベンゾイル安息香 酸4(32.0g、95ミリモル)を入れ、次いで発煙 硫酸(30%、290mL)を添加した。反応混合物は 黒色になり、反応温度を120℃に上げて3時間攪拌し た。混合物を氷中に注ぎ込んだ。水性混合物をCH, C 」,で抽出(5×)し、Na, SO, で乾燥し、濃縮し たところ、暗色固体が得られた。この固体を、CH, C 1,を溶離液とするシリカゲルカラムを通過させた。濃 縮後、黄褐色の固体をヘキサンから再結晶化し、黄色結 晶の生成物21.0g(収率69%)を得た。 1HNM R (CDC1,) δ (ppm): 1. 42 (s, 18H), 50 7.80 (d, J=8.2Hz, 1H), 7.81

(d, J=8. 2 Hz), 8. 20 (d, J=8. 2 Hz, 1 H), 8. 22 (d, J=8. 2 Hz, 1 H), 8. 31 (s, 2 H); 13 CNMR (CDCI,): 3
1. 01, 35. 58, 123. 83, 123. 90, 127. 17, 127. 28, 131. 08, 131. 15, 131. 34, 131. 42, 133. 40, 133. 49, 157. 94, 158. 05, 182. 7

6, 183, 78

【0090】実施例6:2,6/2,7-ジーt-ブチ ルーアントラセン(化合物6)の合成丸底フラスコに 2, 6-ジーtープチル-アントラキノン5(10.0 g、313ミリモル)と、錫(18.0g、151ミリ モル)と、50mLの氷酢酸とを加えて加熱還流した。 加熱中、アントラキノン5が溶液となり、そして新たな 固形分が析出し始めた。3時間後、TLCは出発原料5 のすべてが消失したことを示した。室温にまで冷却した 後、混合物を氷中に注ぎ込み、30分間攪拌した。CH , CI, を添加し、そして分離した後、水層をCH, C l,)(3×)で抽出した。有機層を一緒にしてNa,S O. で乾燥し、濃縮したところ、粘性のある油状固体が 20 得られた。これをさらに精製することなく後続の反応に 用いた。その油状固体を1-1-0 m L のイソプロピルアル コールに溶かし、NaBH。(13.0g、333ミリ モル)を少しずつ添加した。反応を一晩還流した。TL Cは反応の完結を示した。室温にまで冷却した後、反応 をHCT (6-M) 溶液で中和し、その間に溶液から固体 が析出した。さらに水を追加し、減圧濾過により生成物 を集め、これを水で徹底的に洗浄して炉で乾燥したとこ ろ、8.80gの生成物(収率97%)が得られた。 ' HNMR (CDCI₃) δ (ppm): 1. 43 (s, 18 H), 7..48-7.53 (m, 2H), 7.85-7. 91 (m, 2H), 8. 26-8. 30 (m, 2 H); 13 CNMR (CDCI;): 30. 98, 34. 89, 122, 17, 122, 25, 124, 51, 1 24. 70, 124. 91, 125. 36, 125. 8 0, 127, 71, 127, 77, 130, 05, 13 0. 45, 131, 55, 131, 96, 147, 2 3, 147. 43

【0091】実施例7:2,6/2,7-ジ-t-ブチル-9,10-ジブロモアントラセン(化合物7)の合 40成

2, 6-ジーtープチルーアントラセン6 (4.0g、13.8ミリモル)を150mLのCC1.に溶かし、次いで臭素(1.42mL、27.6ミリモル)を滴下した。室温で一晩攪拌した後、TLCは反応の完結を示した。反応混合物を水に注ぎ込み、チオ硫酸ナトリウムの濃縮溶液を添加した。60分間攪拌した後、層を分離させ、水層をCH、Cl、(3×)で抽出し、有機層を一緒にしてNa、SO、で乾燥し、濃縮したところ、黄色固体が得られた。この固体をEtOHから再結晶化し50

で高純度生成物 6.02g (収率 97%) を得た。 'HNMR (CDCI,) δ (ppm): 1.48 (s, 18 H)、7.69-7.71 (m, 2H)、8.45-8.51 (m, 2H);''CNMR (CDCI,): 30.88、35.28、122.59、122.93、126.87、128.00、129.88、130.64、149.77; M.p.150-152℃; FD-MS: m/z368 (M')

42

【0092】実施例8:9,9ービス(4ーメトキシフェニル)ー9ーフルオレン(化合物8)の合成 丸底フラスコに、窒素下で、9,9ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー9ーフルオレン(50.0g、142ミリモル)と、炭酸カリウム(40.0g、0.29モル)と、ヨードメタン(35mL、0.562モル)とを入れた。室温で48時間攪拌した後、TLCは反応の完結を示した。DMFの大部分を留去し、反応混合物を水に注ぎ込んだ。白色固体が析出し、そして60分間攪拌した後、その白色固体を減圧濾過により集めた。この物質を、溶離液としてヘキサン:CH,CI,(3:1)を用いたシリカゲルカラムで精製したところ、5

0. 8gの生成物が白色固体として得られた(収率94%)。 'HNMR(CDCl₃) が (ppm): 3. 73 (s, 6H)、6. 74 (d, J=6. 9Hz, 4H)、7. 10 (d, J=6. 8Hz, 4H)、7. 2 2-7. 38 (m, 6H)、7. 74 (d, J=7. 4Hz, 2H); ''CNMR (CDCl₃): 55. 18、113. 54、120. 10、126. 01、127. 29、127. 64、129. 16、138. 12、139. 96、151. 88、158. 30 【0093】実施例9: 2, 7-ジプロモー9, 9-ビスー(4-メトキシフェニル)-9-フルオレン(化合

物9)の合成 丸底フラスコに、窒素下で、9,9-ビス(4-メトキ シフェニル) -9-フルオレン8 (5.0g、13.2 ミリモル) と、NBS (4.9g、27.7ミリモル) と、無水 DMF (75 m L) とを入れた。反応を室温で 15時間攪拌した。TLCは反応の完結を示した。反応 混合物を水に注ぎ込み、白色固体が析出した。生成物を 濾過し、水で洗浄し、乾燥したところ、6.6g (収率 94%) が得られた。 'HNMR (CDCI,) δ (pp m): 3. 79 (s, 6H), 6. 72 (d, J=8. 7 Hz, 2H), 7.07 (dd, $J_1 = 8.6Hz$, Jz = 2.3 Hz, 2H), 7. 22-7. 37 (m. 8) H), 7. 73 (d, J = 8. 2 Hz, 2 H); ¹³ CNMR (CDCI₃): 56. 19, 63. 49, 11 1. 55, 111, 67, 120, 34, 125, 8 0, 127, 80, 127, 93, 128, 00, 12 8. 10, 139, 16, 150, 54, 154, 7 5; FD-MS: m/z536 (M')

【0094】実施例10:5,5'-ジプロモ-2,

2'ービチオフェン(化合物10)の合成 2, 2'-ビチオフェン(10.0g、0.060モ ル)を70mLのDMFに溶かし、0℃に冷却した。こ の溶液に、80mLのDMF中のNBS(22.50 g、0.126モル)を添加した。NBSの添加により 大量の白色析出物が生成した。室温で1時間攪拌した 後、TLCは反応の完結を示した。析出物を濾過して集 め、これを水で洗浄した。粗生成物をトルエンから再結 晶化したところ、フレーク状のオフホワイト色の結晶1 7. 03gが得られた(収率87%)。1HNMR(C DCI,) δ (ppm): 6.83 (d, J=3.8Hz, 2H), 6. 94 (d, J=3. 8Hz, 2H) 【0095】実施例11:2,6-ジプロモー1,5-ジヘキシルオキシナフタレン(化合物11)の合成 1,5-ジヒドロキシナフタレン(20.0g、0.1 25モル)を400mLの酢酸に溶かし、0℃に冷却し た。この溶液に臭素 (40.0g、0.250モル)を 滴下した。室温で反応を滴下後1時間攪拌し、氷浴中で 冷却した。結晶を濾過して集め、水で洗浄し、そして乾 燥したところ、明灰色固体の2,6-ジブロモ-1,5 -ジヒドロキシナフタレン36.1g(収率90%)が 得られた。その生成物 (36.0g、0.114モル) を、320mLのメタノール中、ナトリウムメトキシド (13.0g、0.24モル)及びヨードへキサン(5 0.0g、0.24モル) と混合した。その混合物を一 晩還流して室温にまで冷却した。暗色固体を集め、水及 びメタノールで洗浄し、そして乾燥した。粗生成物を塩 化メチレンに溶かし、次いで短いパッドのシリカゲルを 通過させて暗色極性不純物を除去した。その後、生成物 をメタノールから再結晶化してフレーク状の白色結晶2 30 キシド(4.65g、0.041モル)を添加した。そ 5.5g(収率60%)を得た。 HNMR (CDCI ,) δ (ppm): 0. 93 (t, J=6.8Hz, 6 H) $\langle 1.36-1.41 (m, 8H) \langle 1.55-$ 1. 60 (m, 4H), 1. 88-1. 98 (m, 4 H) $\langle 4.06(t, J=6.6Hz, 4H), 7.5$ 8 (d, J=9. 0Hz, 2H), 7. 73 (d, J=9. 0Hz, 2H); 13 CNMR (CDCI3):1 4. 03, 22, 61, 25, 69, 30, 23, 3 1. 69, 74. 62, 113. 73, 119. 31, 130. 11, 131. 11, 131. 03, 148. 04、152.86; M.p.41-43°C; FD-M S: m/z 486 (M')【0096】実施例12:1,6-ジへキシルオキシー

ナフタレン-2, 6-ジカルボキサルデヒド(化合物1 2) の合成

乾燥窒素下、2,6-ジプロモ-1,5-ジヘキシルオ キシナフタレン11 (13.0g、0.027モル)を 110mLの無水THFに溶かして-78℃に冷却し た。この溶液に、nBuLi溶液(2.5Mヘキサン溶 液、32mL、0.080モル)を、温度を-60℃よ 50

44 り低く維持するためシリンジを介してゆっくりと添加し た。添加後、溶液を-78℃で1時間攪拌した。無水D MF(17mL、0. 21モル)をシリンジで添加し た。反応を室温で一晩攪拌した。反応を水で停止させ、 エーテル(3×100mL)で抽出した。有機相をブラ インで洗浄し、MgSO。で乾燥した。溶剤を除去した 後、粗生成物をヘキサンから再結晶化したところ、明黄 色粉末状の生成物 6.72g (収率 65%) が得られ た。 1 HNMR (CDCI₃) δ (ppm): 0.93 $(t, J=6.7Hz, 6H, CH_1), 1.37-$ 1. 42 (m, 8H, アルキル)、1. 55-1. 60 (m, 4H, アルキル)、1.95-2.00 (m, 4 H, アルキル)、4.15(t, J=6.7Hz, 4 H, OCH₂.), 7. 92 (d, J=8. 8Hz; 2 H, ナフチル)、7.89(d, J=8.8Hz, 2 H, ナフチル)、10.60(s, 2H, CHO);¹¹ CNMR (CDCI,): 14. 01, 22, 59, 2 5. 65, 30, 25, 31, 63, 79, 50, 11 9. 53, 123. 69, 127. 51, 133. 1 9, 161. 56, 189. 51; M. p. 50-52 °C; FD-MS: m/z384 (M') 【0097】実施例13:2,6-ジ(2-(4-プロ モフェニル) エテニル) -1, 5-ジヘキシルオキシナ フタレン(化合物13)の合成 1-プロモー4-メチレンジエチルホスフェートベンゼ ン(11.56g、0.038モル) (4-プロモベン ジルプロミドとトリエチルホスフィットとの反応から合 成したもの)を60mLの無水DMSOに溶かし、その 溶液を0℃に冷却した。この溶液に、カリウムtーブト のオレンジ赤色溶液を窒素下、0℃で30分間攪拌し た。その溶液に、20mLの無水THF中の1,6-ジ ヘキシルオキシーナフタレン-2,6-ジカルボキサル デヒド12 (7.20g、0.019モル)を滴下し た。すぐに黄色沈殿物が生成した。反応をTLCで追跡 した。3時間後、反応混合物を250mLの氷水に注ぎ 込み、黄色沈殿物を濾過して集め、乾燥させた。粗生成 物をトルエンから3回再結晶化したところ、微細な黄色 針状結晶 6.51g(収率 50%)が得られた。 'HN 40 MR (CDCI₃) δ (ppm): 0. 94 (t, J=6. 7Hz, 6H, CH₃)、1.41 (m, 8H, アルキ ル)、1.63-1.68 (m,4H,アルキル)、 1. 92-1. 97 (m, 4H, アルキル)、4. 00 (t, J=6.4Hz, 4H, OCH₂), 7.13(d, J=16.5Hz, 2H, ビニル)、7.42 (d, J=8. 4Hz, 4H, フェニル)、7.50 (d, J=8.4Hz, 4H, 7x=L), 7.60 (d, J=16.5Hz, 2H, ビニル)、7.74 (d, J=8.8Hz, 2H, ナフチル)、7.88

(d, J=8.8Hz, 2H, ナフチル); 13 CNMR

(CDCI₁): 14. 07, 22. 72, 26. 1 2, 30. 50, 31. 80, 75. 83, 118. 8 1, 121. 40, 123. 62, 123. 94, 12 6. 21, 128. 01, 128. 26, 129. 7 1, 131. 87, 136. 75, 153. 47, 17 6. 88; M. p. 170-172°C; FD-MS: m \angle z 688 (M⁺)

【0098】実施例14:1,3-ジ(4-ヨードフェニル)アダマンタン(化合物14)の合成

1, 3-ジフェニルアダマンタンを以下のように合成し 10 た。1050mLのベンゼンに1-ブロモアダマンタン (30.0g、0.139モル)とt-BuBr (3 8. 20g、0. 278モル) とを溶かした溶液を加熱 還流した。この還流溶液に乾燥塩化アルミニウム (1. 50g、0.011モル) を添加した。 反応を激しく 還 流させながら20分間加熱した。大量のHBrが発生 し、これをNaOH水溶液で捕捉した。次いで、この反 応を600mLの氷水に注ぎ込み、さらに600mLの エーテルを加えた。その混合物を30分間攪拌した。不 溶部分(1,3,5-トリフェニルアダマンタン)を濾 20 別し、そしてエーテル層を乾燥し蒸発させた。固体残留 物をエーテルを用いて粉砕し、残留するトリフェニルア ダマンタンを生成物の1、3-ジフェニルアダマンタン から分離した。濾液を蒸発させ、その残留物をメタノー ルから再結晶化したところ、白色結晶性生成物10.8 g (収率27%) が得られた。 ¹ HNMR (CDCI $_{1}$) δ (ppm): 1.80 (s, 2H), 1.97 (s, 8H), 2.05 (s, 2H), 2.32 (s, 2 H), 7.16-7.42 (m, 10H); M. p. 1 49-151℃ビス((トリフルオロアセトキシ) ヨー 30 ド) ベンゼン (26.24g、0.061モル) と1, 3-ジフェニルアダマンタン(16.00g、0.05 5モル)とを150mLの無水CH, CI, に溶かし た。この溶液に、昇華ヨウ素(14.08g、0.05 5 モル)を添加し、その暗紫色溶液を乾燥窒素下、ピン ク色が消えるまで室温で3時間攪拌した。生成物の大部 分が微細な白色結晶として反応から析出した。これらの 結晶を濾過して集め、少量のCH、CI、で洗浄したと ころ、24.0gの高純度生成物が得られた。濾液を希 チオ硫酸ナトリウム溶液 (2×80mL) 及び水 (1× 40 80mL)で洗浄し、そしてMgSO,で乾燥した。溶 剤を蒸発させ、その残留物をアセトンで洗浄して濾過し たところ、2.90gの生成物が得られた(全体の収率 90%). 1 HNMR (CDCI₃) δ (ppm): 1. 7 6 (s, 2H), 1.88 (s, 8H), 1.93 (s, 2H), 2. 30 (s, 2H), 7. 10 (d, J=8.5Hz, 4H, 芳香族)、7.6 (d, J= 8. 5 Hz, 4 H, 芳香族); 13 C N M R (C D C · I 1):29.33,35.61,37.14,41.9 6, 48, 52, 91, 04, 127, 11, 137.

21, 150, 05; M, p, 100-102°C; FD-MS: m/z540 (M')

【0099】実施例15:アダマンタン-1,3-ジフェニル-2,2-ジメチルトリメチレンジボロネート (化合物15)の合成

1, 3-ジ(4-ヨードフェニル)アダマンタン(化合 物14) (27.0g、0.050モル) を200mL の無水THFに溶かし、その溶液を-78℃に冷却し た。この溶液に、n-BuLi溶液(2.5Mヘキサン 溶液60mL、0.150モル)を温度が-60℃未満 に維持されるようにゆっくりと添加した。その混合物を -78℃で1時間攪拌し、そしてトリメチルボレート (22mL、0.200モル)をゆっくりと添加した。 反応混合物を室温になるまでゆっくりと温めて、室温で 一晩攪拌した。反応を希HCI溶液で停止させ、窒素 下、1時間攪拌した。次いで、反応混合物をエーテルで 5回抽出し、MgSO、で乾燥した。溶剤を蒸発させ、 その租生成物を精製することなくジボロネートの合成に 使用した。上記粗生成物のジボロン酸と2、2-ジメチ ルプロパン-1, 3-ジオール(ネオペンチルグリコー ル) (10.4g、0.1モル) を300mLのトルエ ンに溶かし、Dean-Starkトラップを付けて激しく還流さ せながら一晩加熱した。反応完結後、トルエンを蒸発さ せ、その租生成物をトルエンから再結晶化させたとこ ろ、7.10gの生成物が白色固体として得られた。¹ HNMR (CDCI₁) δ (ppm): 1. 00 (s, 12) H, CH;) . 1. 78 (s, 2H) . 1. 96 (s, 8H), 2. 05 (s, 2H), 2. 30 (s, 2 H), 3.74 (s, 4H, CH₂), 7.37 (d, J=8.1Hz,4H,芳香族)、7.75 (d, J= 8. 1 Hz, 4 H, 芳香族); 13 C N M R (C D C I 1):21.91,29.60,31.87,35.9 7, 37, 46, 42, 23, 48, 59, 72, 2 8, 124, 17, 128, 16, 133, 87, 15 3. 21; M. p. 249-251°C; FD-MS: m /z512 (M')

【0100】ポリマーの合成

実施例16:ポリマー92の合成

アダマンタン-1, 3-ジフェニル-2, 2-ジメチル 40 トリメチレンジボロネート15 (0.68g、1.3ミリモル)と、9, 10-ジプロモ-2, 6-ジ(2-エチルヘキシルオキシ)アントラセン3 (0.79g、1.3ミリモル)と、Aliquat (登録商標)336 (0.10g、0.25ミリモル)を6.5mLのトルエンに溶かした。この溶液に、2MのNa, CO, 水溶液(2.2mL、4.4ミリモル)を加えた。この反応混合物に乾燥窒素を15分間バブリングさせ、そして触媒テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(46mg、3モル%)を添加した。反応を激しく還流しな50 がら24時間加熱し、ブロモ基を末端封鎖するために少

量のフェニルボロン酸を添加した。反応を13時間加熱 し、ブロモベンゼンを添加してボロネート基を末端封鎖 した。反応をさらに6時間加熱した後、200mLのメ タノールに注ぎ込んだ。析出したポリマーをメタノー ル、希HCI溶液で洗浄し、そして乾燥したところ、オ フホワイトのポリマー0.95g(収率95%)が得ら れた。次いで、このポリマーをアセトンで一晩かけてソ ックスレー抽出してオリゴマーと残留触媒を除去した。 ポリマーをクロロホルムからメタノールへ3回再沈殿さ せて、黄色固体の最終ポリマー0.86gを得た。

【0101】実施例17:ポリマー47の合成 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ン-1, 3-ジフェニル-2, 2-ジメチルトリメチレ ンジボロネート15 (1.00g、1.95ミリモル) と、9、10-ジブロモ-2、6-ジ(2-エチルヘキ シルオキシ) アントラセン3(0.81g、1.37ミ リモル)と、9,9-ジ(3-ブロモ-4-メトキシフ ェニル) フルオレン9 (0.31g、0.58ミリモ ル)と、 Aliquat (登録商標) 336 (O. 1 Og、O. の溶液に、2MのNa, CO, 水溶液(3.2mL、 6. 4ミリモル)と触媒テトラキス(トリフェニルホス フィン) パラジウム (70mg、3モル%) を添加し た。重合及び精製後、0.99gの黄色ポリマーが得ら れた。

【0102】実施例18:ポリマー129の合成 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ン-1,3-ジフェニル-2,2-ジメチルトリメチレ ンジボロネート15 (1.00g、1.95ミリモル) と、9,10-ジブロモー2,6-ジ(2-エチルヘキ 30 ス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(60mg、 シルオキシ) アントラセン3(0.81g、1.37ミ リモル)と、2,6-ジ(2-(4-ブロモフェニル) エテニル)-1,5-ジヘキシルオキシナフタレン(化 合物13) (0.40g、0.58ミリモル)と、Ali quat (登録商標) 336 (O. 10g、O. 25ミリモ ル)を9.5mLのトルエンに溶かした。この溶液に、 2MのNa, CO, 水溶液(3.2mL、6.4ミリモ ル)と触媒テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラ ジウム (70mg、3モル%)を添加した。重合及び精 製後、1.18gの黄色ポリマーが得られた。

【0103】実施例19:ポリマー74の合成 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ン-1, 3-ジフェニル-2, 2-ジメチルトリメチレ ンジボロネート15 (0.90g、1.76ミリモル) と、9、10-ジブロモ-2、6-ジ(2-エチルヘキ シルオキシ) アントラセン3(0.83g、1.40ミ リモル)と、1,4-ジブロモベンゼン(0.08g、 O. 34ミリモル)と、 Aliquat (登録商標) 336 (0.09g、0.22ミリモル)を7.6mLのトル 液(2.9mL、5.8ミリモル)と触媒テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(60mg、3 モル%)を添加した。重合及び精製後、0.81gの黄 色ポリマーが得られた。

【0104】実施例20:ポリマー148の合成 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ン-1, 3-ジフェニル-2, 2-ジメチルトリメチレ ンジボロネート15(0.90g、1.76ミリモル) と、9、10-ジプロモ-2、6-ジ(2-エチルヘキ 10 シルオキシ) アントラセン3 (0.83g、1.40ミ リモル)と、5,5'ージプロモー2,2'ービチオフ ェン10 (0.11g、0.34ミリモル) と、Aliqu at (登録商標) 336 (0.09g、0.22ミリモル) を7.6mLのトルエンに溶かした。この溶液に、2M のNa, CO, 水溶液 (2.9mL、5.8ミリモル) と触媒テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウ ム(60mg、3モル%)を添加した。重合及び精製 後、0.85gの黄色ポリマーが得られた。

【0105】実施例21:ポリマー147の合成 25ミリモル)を9.5mLのトルエンに溶かした。こ 20 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ン-1, 3-ジフェニル-2, 2-ジメチルトリメチレ ·ンジボロネート15 (0.90g、1.76ミリモル) と、9、10-ジブロモ-2、6-ジ(2-エチルヘキ シルオキシ) アントラセン3(0.83g、1.40ミ リモル)と、2,5-ジブロモチオフェン10(0.0 90g、0.34ミリモル)と、 Aliquat (登録商標) 336 (0.09g、0.22ミリモル)を7.6mLの トルエンに溶かした。この溶液に、2MのNa, CO, 水溶液(2.9mL、5.8ミリモル)と触媒テトラキ 3モル%)を添加した。重合及び精製後、0.86gの 黄色ポリマーが得られた。

【0106】実施例22:ポリマー91の合成 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ン-1, 3-ジフェニル-2, 2-ジメチルトリメチレ ンジボロネート15 (0.90g、1.76ミリモル) と、9,10-ジブロモ-2,6/8-ジ-t-ブチル アントラセン7(0.79g、1.76ミリモル)とを 7. 6mLのトルエンに溶かした。この溶液に、2Mの 40 Na; CO; 水溶液 (2.9mL、5.8ミリモル) と 触媒テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム (60mg、3モル%)を添加した。重合及び精製後、 0.64gのオフホワイト色のポリマーが得られた。 【0107】実施例23:ポリマー90の合成 ポリマー92の合成に用いた手順に従った。アダマンタ ンー1, 3-ジフェニルー2, 2-ジメチルトリメチレ ンジボロネート15(0.90g、1.76ミリモル) と、9,10-ジプロモアントラセン(0.59g、 1.76ミリモル)とを7.6mLのトルエンに溶かし エンに溶かした。この溶液に、2 MのNa, CO, 水溶 50 た。この溶液に、2 MのNa, CO, 水溶液 (2.9 m

L、5.8ミリモル)と触媒テトラキス(トリフェニル ホスフィン) パラジウム (60mg、3モル%) を添加 した。重合及び精製後、0.80gのオフホワイト色の ポリマーが得られた。

【0108】EL装置の製作及び性能 . .

実施例24

本発明の要件を満たすEL装置を以下のようにして構築 した。有機EL媒体は単層のポリマー薄膜を有する。

- (a) インジウム錫酸化物(ITO)を被覆したガラス 基板を、市販の洗剤で超音波処理し、次いで脱イオン水 10 でリンスし、続いてトルエン蒸気で脱脂処理し、その後 紫外線とオゾンに数分間晒した。
- (b) ポリマーのトルエン溶液(30mLのトルエンに 30mg含む)を2µmのテフロン(商標)フィルター で濾過した。次いで、そのポリマー溶液をITO上に回 転速度を制御しながらスピン塗布した。ポリマー薄膜の 厚さは500~700人の間にあった。
- (c) ポリマー薄膜の上に、MgとAgを10:1の原

子比で含む厚さ2000人のカソード層を付着させた。 【0109】上記の手順でEL装置の付着を完了した。 その後、周囲環境から保護するため、装置を乾燥グロー ブボックスの中で気密包装した。EL装置の青色光は、 約10Vにおいて約50cd/m の出力を示した。表 1に、本発明で合成したポリマーの特性をまとめた。ポ リマーは妥当な分子量を有し、また高いT、及びT。を 示した。ポリマーの希薄溶液及び固体薄膜からUVスペ クトル及びフォトルミネセンス (PL) スペクトルが得 られ、またITO/ポリマー/Mg:Ag系EL装置か らELスペクトルが得られた。EL装置の製作は実施例 24で説明した。図4及び図5は、それぞれポリマー1 29及び91のUV、PL及びELの各スペクトルを示 したものである。図6は、ポリマー129によるÉL装 置の電圧一電流特性を示したものである。

[0110]

【表1】

表 1. 実施例によるポリマーの特性表示

ポリマー	M _w °	T _d (°C)	T, (°C)	UV (λ _{max}	PL (\lambda_max nm)^b	EL (λ _{max} nm)
47	11,000	392	194	395	454	460, 490
74	9,470	387	169	406	454	460, 496
91	6,750	518	NO'	376	431 4	448, 460
92	13,900	386	NO'	407	453	460, 500
129	12,400	374	162	390	454 4	462, 496
147	9,270	391	154	406	454	460, 496
148	8,300	397	150	395	453	460,504

【0111】注釈:a=THF中ポリスチレン標品を用 いたサイズ排除クロマトグラフィーで測定した重量平均 分子量; b = 400 n m で励起; c = 観測不可; d = 3 75nmで励起; UVとPLはどちらも希トルエン溶液 中で測定した。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるポリマーを使用できる二層型EL 装置の断面図である。

【図2】本発明によるポリマーを使用できる変型二層型 EL装置の断面図である。

【図3】 本発明によるポリマーを使用できる単層型 EL 装置の断面図である。

【図4】ポリマー129の吸収及びフォトルミネセンス スペクトル並びにポリマー129で製作した単層型EL 装置のエレクトロルミネセンススペクトルを示すグラフ である。

【図5】ポリマー91の吸収及びフォトルミネセンスス ペクトル並びにポリマー91で製作した単層型EL装置 のエレクトロルミネセンススペクトルを示すグラフであ

【図6】ポリマー129で製作した単層型EL装置の電 圧ー電流密度及び発光特性を示すグラフである。

【符号の説明】

10、100、1000…基板

20、200、2000…アノード

30、300…正孔輸送層

40、500…電子輸送層

50、600…EL媒体

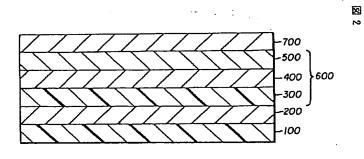
60、700、4000…カソード

3000…発光層



図 1 -60 -40 -30 -20 -10

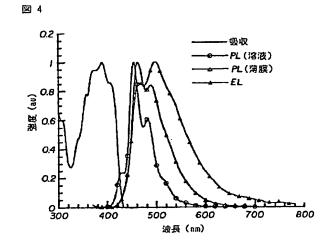
[図2]



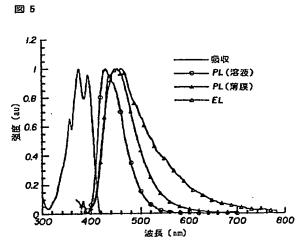
[図3]

図 3 2000 3000 1000

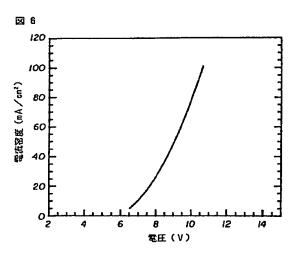
【図4】



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(72) 発明者 ケビン ピー. クリュベク アメリカ合衆国, ニューヨーク 14580, ウェブスター, ルソー ドライブ 1175

•

.

•